



# Radicchio *Cichorium intybus*

Scheda di Coltivazione con i Prodotti Farina di Basalto®

## Calendario dei Trattamenti e Dosi

 Substrato  Suolo  Fogliare

FASE	Concia del seme	Semenzaio	Sviluppo piantina in semenzaio
Tipo trattamento	Polverulento		
Prodotto	<b>XF</b>	<b>NT m</b>	<b>XF</b>
DOSI (*)	1 %	20 % in peso del substrato di coltivazione	1,5 %

FASE	Trapianto e prime fasi di sviluppo		Fase produttiva
Tipo trattamento			
Prodotto	<b>XM</b>	<b>XF</b>	<b>XF</b>
DOSI (*)	500 Kg/ha	1,5 %	1,5 %
Consigliati almeno 3 trattamenti, con applicazioni regolari ogni 7-15 giorni			

## Benefici con il complesso dei trattamenti

- Migliore germinazione
- Migliore sviluppo dell'apparato radicale
- Sostegno minerale per lo sviluppo iniziale
- Superamento dello stress da trapianto
- Migliore gestione delle riserve idriche
- Riduzione delle fonti di patogeni fungini e batterici
- Prevenzione dei danni da insetti
- Sostegno alla fotosintesi e alla fioritura
- Ingrossamento dei frutti
- Miglioramento della qualità e della resa finale

(\*) La quantità di ciascun prodotto necessaria per i trattamenti varia in funzione del sesto d'impianto, della grandezza della pianta, del volume d'acqua necessario e del macchinario utilizzato. Il trattamento fogliare deve assicurare una copertura quanto più fine ed omogenea delle superfici

vegetative.  
**DOSI E VOLUMI DI APPLICAZIONE della Farina di Basalto® XF Stimolante fogliare:**  
 si utilizza una concentrazione di Farina di Basalto® XF Stimolante fogliare calcolando la percentuale in peso su volume di acqua (Kg/L). Ad esempio, per

il 3% = 3 Kg di Farina di Basalto® XF Stimolante fogliare in 100 L d'acqua.